

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成27年4月23日(2015.4.23)

【公開番号】特開2014-43392(P2014-43392A)

【公開日】平成26年3月13日(2014.3.13)

【年通号数】公開・登録公報2014-013

【出願番号】特願2013-234108(P2013-234108)

【国際特許分類】

C 0 1 B 11/04 (2006.01)

【FI】

C 0 1 B 11/04

【手続補正書】

【提出日】平成27年1月23日(2015.1.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

弱酸性次亜塩素酸溶液の製造装置であって、
次亜塩素酸塩溶液を通過させるための弱酸性イオン交換体が充填された容器を備え、
前記次亜塩素酸塩溶液は、前記容器を通過するときに塩素ガスが発生するpH以下に低下
することなく通過される、製造装置。

【請求項2】

前記弱酸性イオン交換体が充填された容器を通過した後の弱酸性次亜塩素酸溶液のpHは
、pH3.5～pH7.5であることを特徴とする、請求項1に記載の製造装置。